# B日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-189632

Int. Cl. 4 G 02 F 1/133 H 01 L

識別記号 3 2 7

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)7月28日

27/12 29/78 3 1 1

7370-2H

7514-5F

X-7925-5F 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

会発明の名称

薄膜トランジスタ

②特 願 昭63-15185

@出 願 昭63(1988) 1月26日

個発 明 者

也 久

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

社八王子研究所内

勿出 願人

カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

個代 理 人 弁理士 阪本 紀康

明

## 1. 発明の名称

薄膜トランジスタ

### 2. 特許請求の範囲

絶縁性基板上に順次積層形成したゲート電極、 ゲート絶縁膜、半導体膜と、前配半導体膜の両端 及びその周辺を覆うソース電極及びドレイン電極 と、これらゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体膜、 ソース電極、ドレイン電極を被覆する第2の絶縁 膜と、この第2の絶縁膜の上方の前記ゲート電極 と対向する位置に設けられ、前配ゲート電極、ソ - ス電極、ドレイン電極とは異なる他の電極とを 具備したことを特徴とする薄膜トランジスタ。

## 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、薄膜トランジスタに関する。

〔従来技術及びその問題点〕

液晶テレビ等に使用される液晶表示装置として は、高コントラスト及び高時分割駆動が要求され るため、アクティブマトリクス形を用いることが

提案されている。このアクティブマトリクス形の 液晶表示装置は、画素となる透明電極及びこの透 明電極に接続されたスイッチング素子をマトリク ス状に多数配列した基板と、この基板に配列され た複数の透明電極に対向する他方の透明電極を設 けた対向基板と、及びこれらの基板間に封入され た液晶として傭えている。そして、前記スイッチ ング素子として、薄膜トランジスタを用いること が提案されている。

第5図に上述した従来の薄膜トランジスタ 1 (以後、TFT1と記述する) の断面図を示す。 同図に示すTFT1は逆スタガ形の薄膜トランジ スタであり絶縁性基板2上にゲート電極3、ゲー ト絶縁膜4、半導体膜5が順次積層形成され、こ の半導体膜5上のチャネル領域6を除く両端にド レイン電極7とソース電極8が形成されて、これ らによってトランジスタ領域を有している。そし て、チャネル領域6を保護して電気的特性を安定 させるために、前記ドレイン電極で、チャネル領 城6、ソース電極8を被覆する2酸化シリコンの

保護膜9が形成されている。

このようにTFT1のドレイン電流1。は、ゲート電圧V。によって制御されるので、前述したアクティブマトリクス型の液晶表示装置のスイッチング素子として用いることができる。ところで、ゲート電極3に正のゲート電圧V。を印加するこ

- 3 - '

尚、同図において、縦軸をドレイン電流 I。として単位はアンペア(A)で示し、横軸をゲート電圧 V。として単位はポルト(V)で示す。

同図において実線で示した曲線aは、ゲート絶 緑膜として用いた物質の比誘電率や予め定めたゲ - ト絶縁膜の厚さ等に基づく設計上の V。 - I。 特性の曲線である。そして、この曲線aで示され るTFTと同じ値に定めた比誘電率やゲート絶縁 膜の厚さを基に同一の工程において製造される全 てのTFTのV。-In 特性は、曲線aと同じに なるはずである。しかし、実際に製造された複数 のTFTについてそのV。- I 。特性を測定して みると、各TFTのV。-!。特性曲線は、曲線 a と一致しない場合が多く、曲線 a に対しゲート 電圧軸V。に沿って左右にシフトした曲線になる。 すなわち、第6図において破線で示す曲線 a の左 側に示される曲線bや曲線aの右側に示される曲 線cのように各々独自のV。-I。特性を示す。 このように製造されるTFTのV。-Ⅰ。特性が 同一の特性を示さない原因として、例えばゲート

とによって半導体膜5とゲート絶縁膜4の界面付近に誘起される電子の面密度nは、ゲート絶縁膜4の静電容量をC。とすれば、

$$n = C_i \cdot V_c / q$$
 (1.1)  
となる(q は単位 電荷)。

また、ゲート絶縁膜4の静電容量 C. は、ゲート絶縁膜の比誘電率を ε とゲート絶縁膜 4 の厚さ d とすれば、

$$C_{i} = \frac{\epsilon_{0} + \epsilon}{d} \qquad (1.2)$$

となるので(ε。は真空の誘電率)、ゲート絶縁膜4に同一の物質を用い、同一の製造工程で同一構造のTFTを製造した場合、それらのTFTの静電容量 C: は等しくなるはずであり、したがって、全てのTFTについて V。 - I。特性は一致するはずであるが、実際に複数製造したTFTの V。 - I。特性は同一にはならない。

第6図に、実際に同一の製造工程で製造した複数のTFTについて、そのV。~I。特性を測定した結果を示す。

- 4 -

絶縁膜 4 または保護膜 9 に存在する固定電荷の影響が考えられている。

例えば、ゲート絶縁膜4または保護膜9内に正の固定電荷が存在する場合、TFTのV。- I。特性は曲線9の左側にある曲線bののような曲線になり、逆にゲート絶縁膜4または保護膜9内に負の固定電荷が存在する場合にはそのV。- I。特性は曲線aの右側にある曲線cのような曲線になることが知られている。

このように製造されるTFTのV。-I。特性が各TFTによって異なってしまうためにTFTをスイッチング素子として用いた場合、各TFTによって関値電圧が異なる。

例えば、第6図に示すようにI。が10pA以上流れる場合をTFTの導通状態(オン)とみなし、そのオンとなる最小のゲート電圧V。を関値電圧Vャルに設定した場合、V。-I。特性が曲線a、b、cで示されるTFTの関値電圧Vャルは、それぞれV・・・、V・・・、V・・・となる。

このように同一製造工程で製造しても、各TF

TのV。-1。特性が一致しないためTFTをス イッチング素子に用いたアクティブマトリクス形 の液晶表示パネルを同一製造工程で量産した場合、 各液晶表示パネルによってTFTの閾値電圧が異 なり、同一のゲート電圧により駆動した場合、光 の透過率が各液晶表示パネルによって異なってし まう。例えばTFTの設計において、ゲート絶縁 膜の厚さ、比誘電率等を定めることによって得ら れる設計上のV。一」。特性が第6図に示す曲線 aであるとしTFTを駆動するためのゲート電圧 V。の値はその曲線aを基にして、最適なオン電 流とオフ電流が得られる値に設定する。しかし、 実際に製造された液晶表示パネルのTFTのV。 - 」。特性が曲線 a の左方向へシフトした場合 TFTの遮断時のオフ抵抗 Ross が小さくなるた めに、非走査期間時のリーク電流が大きくなる。 このため、非走査期間中に画案キャパシタに蓄積 されている電荷が放電して行き液晶に加わる印加 電圧が徐々に低下する。このため明となる画素が しだいに暗くなり画面のコントラストが悪くなる。

また逆にTFTのV。一I。特性が曲線 aの右方向にシフトした場合には、TFTの導通時のオン抵抗 Roxが大きくなり、走査期間時に 画素キャパシタに 充電される信号電荷の量が少なくなるので液晶に加わる電圧が十分な値とならず光の透過率が小さくなって画面のコントラストが悪くなる(画面全体が暗くなる)。

このように同一製造工程で製造しても各液晶表示パネルのTFTのV。-I。特性が、一致しないので、これらのTFTを例えば液晶テレビの液晶表示パネルに用いた場合、その液晶表示パネルのコントラストが部分的に異なってしまう。また、これらのTFTを用いた複数の液晶表示パネルのコントラストが異なるので、同一のコントラストの液晶表示パネルを製造することはできない。

#### (発明の目的)

本発明は上記従来の問題点に鑑み、電気的特性 が変更可能な薄膜トランジスタを提供することを 目的とする。

- 7 -

## (発明の要点)

本発明は上記目的を達成するために、半導体層の上方にゲート絶縁膜とは異なる第2の絶縁膜を介してゲート電極、ソース電極、ドレイン電極以外の他の電極を形成したことを要点とする。

### (実 施 例)

- 8 -

の上部及びその近辺にはアルミニウム (A 2)、金 (A u) 等から成るドレイン電極 2 6、ソース 電極 2 7 が形成されている。以上のように形成されたゲート電極 2 2、ゲート絶縁膜 2 3、半導体膜 2 4、ドレイン電極 2 6、ソース電極 2 7 はトランジスタ領域 2 0 を構成している。

また、ゲート絶縁膜23上にはITO(Indium Tin Oxide)等から成る透明な画素電極14か形成されておりその画素電極14の一端はトランジスタ領域20のソース電極27に被覆されている。さらに、トランジスタ領域20及び画素電極14上を覆って酸化シリコン(SiO。)等から成る第2の絶縁膜13上のゲート電極22と対向する位置にアルミニウム(A2)や遮光性の金属から成る第4の電極28が形成されている。

以上のように構成されたTFT10の動作を第 2図を参照しながら説明する。

第2図は、本発明のTFT10のV。-1。特性図であり、縦軸がドレイン電流I。 (単位はア

本実施例では、ゲート電極222と第4の電極28とに電圧を印加することによりTFT10の 関値電圧V<sub>TM</sub>を変化させることが可能となっている。

すなわち第4の電極28の印加電圧をV。、ゲート電極22の印加電圧をV。とし、電圧V。と V。との電位差をV。とした場合、正のバイアス電圧V。4をゲート電極22と第4の電極28の間

- 11 -

て説明する。

第3図に示すようにTFTパネルは複数のTFTがマトリクス状に配列されている。各々のTFTは前述した第1図のTFTの積層構造と同様に形成されており、第3図のA-A′線で切断した断面形状は前述した第1図に示されている断面形状と同様である。

これらTFTが配列されたTFTパネルの絶縁性基板11の端には、図示していない駆動用のLSIからの信号配線とボンディングするためのゲート入力端子41a、ドレイン入力端子42aが形成されており、ゲート入力端子41aに接続されたゲート電極22をがマトリクス状に形成されている。を基板11上を等間隔に形成され、ドレイン端子42a及びドレイン電極26も絶縁基板11上を等間隔に形成され、ドレイン端子42a及びドレイン電極26も絶縁基板11上を等間隔で形成されている。更に第4の電極28は同一の幅22の上方にこのゲート電極22と同

に印加することによりTFT10の半導体膜24 に電界が印加され、そのV。 - I。 特性の曲線を TFT10の閾値電圧V・・。。の値が大きくなる方 向あるいは、値の小さくなる方向にシフトするこ とができる。例えば、正のパイアス電圧 V。4を印 加すれば閾値電圧の値の大きくなる方向に、負の バイアス電圧Vodを印加すれば値の小さくなる方 向にシフトする。このパイアス電圧Vc4の値は、 製造された複数のTFT全てのV。-Ⅰ。特性を 測定し、設計上の V。 - I。 特性の関値電圧値を 基準にして、全てのTFTについてその基準とな る関値電圧値からの変位を求めることにより決ま る。そして、その変位に対応した適切なバイアス 電圧 V ω を印加することにより製造される各TF TのV。-1。特性を一致させることができる。 従って、製造される全てのTFTにおいて、同じ 電気的特性を持たせることができる。

次に以上のように構成されたTFT10をスイッチング素子に用いたアクティブマトリクス形の 液晶表示パネルについて、第3図、第4図を用い

-12-

で形成されている。そして、ゲート電極2 2 とドレイン電極2 6 の交差する箇所には前記下戸面で、ゲート電極2 6 の交差する箇所には前記で差箇所には前記で差箇所には前記で表して、であれている。するながで、では極2 2 4 が矩形はに形が、にの変数を関2 4 の長辺方形の片側のは、にになってドレイン電極2 4 の反対側の縁上にになってドレイン電極2 7 が形成されている。そして、この半導体膜 2 4 の反対側の縁上にになるの半導体膜 2 4 の反対側の縁上にになるの半導体膜 2 4 の反対側の縁上になる。で極2 7 が形成されている。を後続されている。

更に、上述したゲート絶縁膜13、半導体膜 24、ソース電極27、ドレイン電極26、画素 電極14を被覆して第2の絶縁膜13が形成され ており、この第2の絶縁膜13上には第4の電極 28が形成されている。

以上のように構成された液晶表示パネル 4 0 を 複数製造した場合、スイッチング素子であるTF T 1 0 の関値電圧が異なるために、同一のゲート 電圧で駆動すると各液晶表示パネルの画素のコントラストが違う。しかし、本実施例のTFTを用いることにより、液晶表示パネル同士のコントラストを同じにすることができる。

尚、第4の電極入力端子43aは全てのTFT に共通接続されているが、走査線単位毎に接続す

-15-

給される第4電極を半導体膜をはさんで、ゲート電極と対向する位置に形成し、この第4の電極によって電界が半導体に印加されるのでTFTの電気的特性を制御することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のTFTの断面図、

第2図は本発明のTFTの電気的特性を示した 図、

第3図は本発明のTFTをスイッチング素子に 用いたTFTパネルの部分平面図、

第4図は第2図のB-B/線で切断した断面図、 第5図は従来のTFTの断面図、

第6図は上記従来のTFTの電気的特性を示す 図である。

13・・・第2の絶録膜、

22・・・ゲート電極、

23・・・ゲート絶縁膜、

24 · · · 半導体膜、

26・・・ドレイン電極、

27・・・ソース電極、

るようにすれば、行または列毎のTFTの場合を であり、ことが関係であり、これが をできめれていることを をできる。まな、の電極28に設定して をできる。まな、の電極28に設定して が得かいな。を用いば、とれたがのは、 をできるがないでする。を のでは、というでは、 がすい、ないでは、 がすい、ないでは、 ができる。を のでは、 の

尚、本発明は上記実施例の逆スタガ形のTFT に限定されることなくコプラナ形、逆コプラナ形、 スタガ形等のTFTにも適用できる。

#### (発明の効果)

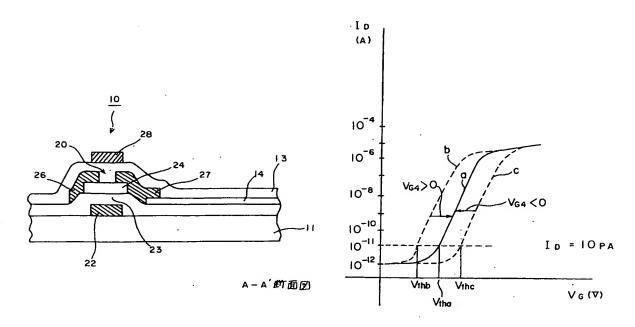
以上説明したように本発明によれば、電圧が供

-16-

28.・・・第4の電極。

特許出願人 カシオ計算機株式会社

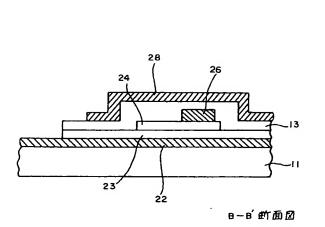
第 2 図

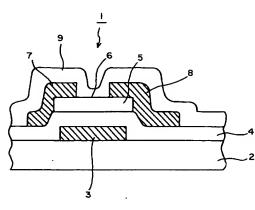


第 1 図

420 410 410 410 410 410 410

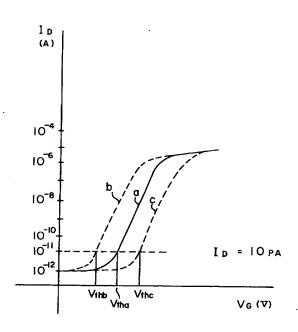
第 3 図





第 4 図

第 5 図



第 6 図